

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١٥٢٣٤٢

دانشگاه میلان  
دانشکده علوم  
گروه فیزیک

گرایش حالت جامد

۸

رساله ارائه شده برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

تونل زنی الکترون با اسپین قطبیده در نانوساختارهای مغناطیسی  
در حضور ناکاملی



از:

افسانه دائمی

۱۳۸۷ / ۰۷ / ۲۱

استادان راهنمای:

دکتر صابر فرجامی شایسته

دکتر علی اصغر شکری



پاییز ۱۳۸۶

۱۰۲۲۴۲

تقطیع  
دہن مہن تشن

پر و میر بزم

## سپاسگزاری

ستایش، خدای مهریان و دانای بلندمرتبه را سزاست، که همواره حضور مهیمنش گرمابخش مسیر زندگی انسان‌هاست.

در این مجال، شایسته است مراتب سپاس و قدردانی خود را از کسانی که مرا در روند انجام پروژه و فراهم‌آوری این پایان‌نامه یاری نموده‌اند، ابراز نمایم.

از استادان ارجمند جناب دکتر صابر فرجامی شایسته، برای راهنمایی‌های ارزشمندانه، و جناب دکتر علی‌اصغر شکری، برای همراهی و پیگیری‌های گرانقدرشان در امر پروژه، کمال تشکر را دارم. از مدیریت محترم پژوهشکده علوم نانو-پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، جناب دکتر هاشم رفیعی‌تبار، به خاطر نقشی که این مرکز در پیشبرد روند تحقیقاتی اینجانب داشته است، و از مدیریت محترم گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه گیلان، جناب دکتر عباس قاسمی‌زاد برای کمکهای ارزشمندانه در پیشبرد امور اداری در این مدت، سپاسگزارم.

از استادان محترم، جناب دکتر اسفندیار رجایی و جناب دکتر حمیدرضا مشایخی که به بازخوانی و ویرایش این پایان-نامه همت گماردند و رهنمودهای ارزشمندی را بیان کردند بی‌نهایت سپاسگزارم.

سزاست که استاد بزرگوارم، جناب دکتر امیرحسین احمدخان کردبچه، که در تمامی مراحل، هدایتگر من در گام‌های ادن در مسیر دانش بوده‌اند، سپاس بی‌دریغ مرا پذیرا باشند. همچنین، استاد مهریان و نیکوسرشتم، جناب آقای حمیدرضا جمشیدی، که برای آراستان این پایان‌نامه به خط زیبای خود بر من منت نهادند و همواره مشوق من در این راه بوده‌اند، شایسته درودی بیکران هستند. حضور سبز و آینه‌وار هنرمندی بزرگ‌منش، اسطوره مهر و تواضع، جناب استاد هوشنگ ظریف که همواره دستان خالی مرا با شکیبایی و محبت خویش از امید به آینده سرشار نمودند، شکرانه‌ای شگرف بر شانه‌های ناتوان من بر جای خواهد گذاشت. از تمامی دوستان عزیزی که در این مدت، حضور گرمشان پشتونهای قابل اطمینان برای من بود صمیمانه متشرکرم.

در پایان؛ برای پدر و مادر صبور، مهریان و عزیزم که با قلب پاک و سرشار از اشتیاقشان و پایداری بی‌نهایتشان یار و پشتیبان من در راه زندگی و دانش بوده‌اند، بلندترین درودها و ژرف‌ترین سپاس‌های قلبیم را پیشکش خواهم کرد.

## فهرست

.....	چکیده فارسی
.....	چکیده انگلیسی
<b>۱</b>	<b>فصل اول: تراپرد الکتریکی در سیستم‌های مزوسکوپیک</b>
۱	۱-۱) پیش‌گفتار
۲	۱-۲) فرمولبندی‌های تراپرد کرواتومی
۲	۱-۲-۱) تئوری پاسخ خطی: فرمول کوبو
۴	۱-۲-۲) روش پراکنده‌گی: فرمول لاندائر
۷	۱-۳) رسانایی یک رسانای بالستیک
۹	۱-۴) اتصال‌ها
۱۰	۱-۴-۱) اتصال‌های بدون بازتاب
۱۱	۱-۴-۲) مقاومت اتصال
۱۱	۱-۵) خلاصه
<b>۱۲</b>	<b>فصل دوم: تراپرد الکتریکی وابسته به اسپین</b>
۱۲	۲-۱) پیش‌گفتار
۱۳	۲-۲) تاریخچه
۱۴	۲-۳) مقاومت مغناطیسی
۱۵	۲-۳-۱) مقاومت مغناطیسی بزرگ (GMR)
۱۶	۲-۳-۲) مقاومت مغناطیسی تونل زنی (TMR)
۱۷	۲-۴) تونل زنی وابسته به اسپین

۱۸	..... ۴-۲) بررسی های اولیه.....
۱۸	..... ۴-۲) آزمایش های تdro و مزروی .....
۱۹	..... ۴-۲) مدل اشنرن.....
۲۰	..... ۴-۲) آزمایش و مدل جولیر .....
۲۱	..... ۴-۲) مدل اسلونسکی .....
۲۲	..... ۴-۲) وابستگی های ساختارها به عوامل مختلف .....
۲۲	..... ۴-۲) بستگی به میدان مغناطیسی .....
۲۳	..... ۴-۲) بستگی به ولتاژ.....
۲۴	..... ۴-۲) بستگی به دما.....
۲۵	..... ۴-۲) بستگی به فرومغناطیس .....
۲۵	..... ۴-۲) بستگی به سد.....
۲۵	..... ۴-۲) بستگی به مرз .....
۲۶	..... ۴-۲) اثر سد کولمبی .....
۲۶	..... ۴-۲) مدل های بررسی شده برای ساختارهای کامل .....
۲۶	..... ۴-۲) مدل الکترون آزاد .....
۲۷	..... ۴-۲) نوع پیوند در فصل مشترک F/I .....
۲۸	..... ۴-۲) مدل های بنیادی .....
۲۸	..... ۴-۲) خلاصه .....
۲۹	..... فصل سوم: سیستم های ناکامل .....
۲۹	..... ۳-۱) پیش گفتار .....
۳۰	..... ۳-۲) جایگزینیگی .....
۳۰	..... ۳-۳) مدل بستگی قوی .....
۳۴	..... ۳-۳) پراکندگی از ناخالصی و توابع گرین .....

۱-۴-۳) نظریه اختلال.....	۳۷
۲-۴-۳) ناکاملی تکی.....	۳۸
۳-۴-۳) فرمولیندی سیستم شامل چند ناخالصی.....	۴۰
۴-۳-۴-۳) تقریب بلور مجازی (VCA).....	۴۲
۵-۳-۴-۳) تقریب ماتریس میانگین (ATA).....	۴۳
۶-۳-۴-۳) تقریب پانسیل همدوس (CPA).....	۴۵
۷-۳-۴-۳) ناکاملی در پیوندهای تونل زنی مغناطیسی.....	۴۷
۸-۳-۴-۳) ناکاملی در فصل مشترک.....	۴۷
۹-۳-۴-۳) اثر ناکاملی در سد.....	۴۹
۱۰-۳-۴-۳) شرایط تشدید.....	۵۱
۱۱-۳-۴-۳) خلاصه.....	۵۲
<b>فصل چهارم: تونل زنی الکترون از طریق یک سیم کوانتمی در حضور ناکاملی.....</b>	<b>۵۳</b>
۱-۴) پیش گفتار.....	۵۳
۲-۴) فرمولیندی و شرح مدل.....	۵۴
۳-۴) تونل زنی الکترون در یک ساختار NM/QW/NM.....	۵۷
۴-۳-۴) الکترودهای یک بعدی.....	۵۸
۵-۳-۴) سیم کامل.....	۵۹
۶-۳-۴) سیم ناکامل.....	۶۰
۷-۳-۴) الکترودهای کریستالی.....	۶۳
۸-۲-۳-۴) سیم کامل.....	۶۶
۹-۲-۳-۴) سیم ناکامل.....	۶۷
۱۰-۳-۴) جریان الکتریکی.....	۷۰
۱۱-۴-۴) جریان الکتریکی در یک ساختار NM/QWr/NM (الکترودهای کریستالی).....	۷۱

۱-۴-۱) جریان الکتریکی در یک سیم کامل	۷۱
۲-۱-۴-۴) جریان الکتریکی در یک سیم ناکامل	۷۲
۵-۴) خلاصه	۷۴
<b>فصل پنجم: تونل زنی وابسته به اسپین از طریق سیم کوانتمی ناکامل</b>	۷۶
۱-۵) پیش گفتار	۷۶
۲-۵) فرمولیندی و شرح مدل	۷۷
۳-۵) تونل زنی وابسته به اسپین الکترون در یک ساختار NM/(IMPURE_QWr)/NM	۸۰
۳-۵) احتمال عبور	۸۰
۲-۳-۵) مقاومت مغناطیسی و قطبش - اسپینی	۸۲
۳-۳-۵) جریان اسپینی	۸۳
۴-۵) بررسی تونل زنی وابسته به اسپین الکترون بر حسب غلظت ناکاملی موجود در سیم	۸۵
۴-۵) احتمال عبور	۸۶
۲-۴-۵) مقاومت مغناطیسی و قطبش - اسپینی	۸۷
۵-۵) خلاصه	۸۸
<b>فصل ششم: بحث و نتیجه گیری</b>	۸۹
۱-۶) خلاصه نتایج	۸۹
۲-۶) پیشنهاد برای ادامه کار	۹۰
<b>مراجع</b>	۹۲
<b>پیوست ۱: نانوساختارها</b>	۹۴
<b>پیوست ۲: پارامغناطش اسپینی یک گاز الکترون آزاد</b>	۱۰۰
<b>پیوست ۳: کد کامپیوتري</b>	۱۰۳

## فهرست شکل‌ها

شکل (۱-۱) یک رسانا با احتمال عبور T از طریق دو الکترود به دو اتصال بزرگ وصل شده است ..... ۵
شکل (۲-۱) نمایشی از یک رسانای بالستیک که بین دو اتصال ساندویچ شده است ..... ۷
شکل (۱-۳)؛ مقایسه نمادین توزیع مدهای عرضی در فصل مشترک ..... ۱۰
شکل (۱-۲) مقاومت مغناطیسی بزرگ ..... ۱۴
شکل (۲-۲)؛ الف) راستای موازی و ب) عمودی شارش جریان بر لایه‌ها ..... ۱۵
شکل (۲-۳)؛ الکترودهای با مغناطش الف) موازی و ب) پادموازی ..... ۱۶
شکل (۴-۲) تونل زنی در F/I/S ..... ۱۸
شکل (۵-۲) اولین مشاهده مقاومت مغناطیسی در ساختار پیپ در دمای اتاق ..... ۱۸
شکل (۶-۲) ساختار نواری [۱۱۰] Ni حجمی برای اسپین الف) اکثربیت و ب) اقلیت ..... ۱۹
شکل (۷-۲)؛ مقاومت مغناطیسی بر حسب میدان مغناطیسی ..... ۲۲
شکل (۸-۲)؛ نمایش اصلی مقاومت مغناطیسی ..... ۲۳
شکل (۹-۲)؛ TMR در K ۲ به صورت تابعی از ضخامت لایه آلمینا ..... ۲۵
شکل (۱-۳)؛ نمایش پتانسیل بلور ..... ۳۱
شکل (۲-۳)؛ رسانایی محاسبه شده برای الکترون‌های با اسپین اکثربیت و اقلیت ..... ۴۸
شکل (۲-۳)؛ رسانایی نرم‌الیزه شده $S/G/S$ بر حسب ضخامت لایه نارسانا ..... ۴۹
شکل (۳-۳)؛ رسانایی نرم‌الیزه $G/S/S/G$ به عنوان تابعی از $\gamma$ ..... ۴۹
شکل (۴-۱)؛ نمایشی از ترابرد به یک ابزار الکتریکی با ماتریس هامیلتونی [H] ..... ۵۶
شکل (۴-۲)؛ یک سیم کوانتمی متصل به دو الکترود ..... ۵۸
شکل (۴-۳)؛ احتمال عبور الکترون بر حسب انرژی الکترون ورودی ..... ۵۹

شکل (۴-۴)؛ تغییرات احتمال عبور بر حسب انرژی الکترون ورودی به یک سیم تمام‌ناکامل.....	۶۱
شکل (۴-۵)؛ تغییرات احتمال عبور...در یک سیم جزئی ناچالص.....	۶۲
شکل (۶-۴)؛ مقایسه تغییرات احتمال عبور.....	۶۳
شکل (۷-۴)؛ نمایشی از یک سیم کوانتومی متصل به دو الکترود کریستالی.....	۶۴
شکل (۸-۴)؛ تغییرات احتمال عبور...در حضور الکترودهای کریستالی.....	۶۶
شکل (۹-۴)؛ احتمال عبور الکترون بر حسب انرژی الکترون ورودی به یک سیم تمام‌ناکامل.....	۶۷
شکل (۱۰-۴)؛ تغییرات احتمال عبور... در یک سیم جزئی ناچالص .....	۶۸
شکل (۱۱-۴)؛ مقایسه تغییرات احتمال عبور .....	۶۹
شکل (۱۲-۴)؛ نمایشی از چگالی حالت‌های سه ناحیه .....	۷۰
شکل (۱۳-۴)؛ نمایشی از اعمال تغییر در توزیع الکترونی .....	۷۰
شکل (۱۲-۴)؛ تغییرات چگالی جریان نرمالیزه در یک سیم خالص.....	۷۱
شکل (۱۵-۴)؛ تغییرات چگالی جریان نرمالیزه در یک سیم شامل ۸۰٪ ناچالصی .....	۷۲
شکل (۱۶-۴)؛ تغییرات چگالی جریان نرمالیزه در یک سیم کاملاً ناچالص .....	۷۳
شکل (۱۷-۴)؛ تغییرات چگالی جریان نرمالیزه (مقایسه) .....	۷۴
شکل (۱-۵)؛ شکل نمادین از اثر چرخش- اسپینی.....	۷۸
شکل (۲-۵)؛ تغییرات احتمال عبور برای اسپین بالا پایین در حضور میدان .....	۸۰
شکل (۳-۵)؛ تغییرات احتمال عبور در غیاب میدان مغناطیسی خارجی .....	۸۱
شکل (۴-۵)؛ تغییرات احتمال عبور بر حسب انرژی الکترون تونل زننده .....	۸۲
شکل (۵-۵)؛ تغییرات مقاومت مغناطیسی بر حسب انرژی .....	۸۳
شکل (۶-۵)؛ تغییرات چگالی جریان بهنجار شده...در حضور میدان مغناطیسی خارجی .....	۸۴
شکل (۷-۵)؛ تغییرات چگالی جریان بهنجار شده در غیاب میدان مغناطیسی خارجی .....	۸۵
شکل (۸-۵)؛ تغییرات احتمال عبور بر حسب تعداد ناچالصی ها.....	۸۶
شکل (۹-۵)؛ تغییرات مقاومت مغناطیسی تونل زنی بر حسب تعداد ناچالصی ها .....	۸۷
شکل (پ-۱-۱)؛ نمایشی از یک ترانزیستور نانوساختار با دو پتانسیل اعمالی .....	۹۶

..... ۹۷	شکل (پ-۱-۲) : چاه کوانتمی در یک بعد.
..... ۹۷	شکل (پ-۱-۳) : ساختار نواری کامل.
..... ۹۸	شکل (پ-۱-۴) : نمایشی از یک سیم کوانتمی.
..... ۹۸	شکل (پ-۱-۵) : نقطه کرانتمی.
..... ۱۰۰	شکل (پ-۲-۱) : نمایشی از پارامگناطش اسپینی پائولی برای یک گاز الکترون آزاد.

چکیده:

**تونل زنی الکترون با اسپین قطبیده در نانوساختارهای مغناطیسی در حضور ناکاملی  
افسانه دائمی**

ترابرد الکتریکی در نانوساختارها، که ابعاد آنها کوچکتر از مسیر آزاد میانگین الکترون است، در دماهای بسیار کمتر از دمای فرمی، در رژیم الاستیک بررسی خواهد شد. در این بازه ابعادی و دمایی، اجسام مانند پراکننده‌های کاملاً الاستیک عمل کرده و تنها به تغییر جهت، و نه تغییر انرژی، الکترون برخورد کننده به آنها بسته می‌کنند. از طرفی، برهم‌کنش تبادلی بین حوزه‌های مغناطیسی فلزات مغناطیسی، به ایجاد دو کانال تونل زنی مستقل برای الکترون‌های با اسپین بالا و پایین می‌انجامد، از این‌رو، علاوه بر وجود بار الکتریکی، نوع اسپین نیز در مطالعه ترابرد اهمیت پیدا می‌کند، که منشا الکترونیک اسپینی (اسپیترونیک) است.

در این رساله، به توصیف تونل زنی الکترون بین دو الکترون فلزی از طریق یک سیم کوانتمی پرداخته شده است. اثر حضور ناخالصی‌های احتمالی درون سیم که به طور کاتورهای جایگاه‌های انرژی آن را اشغال کرده‌اند، بر روی تونل زنی الکترون و جریان ناشی از آن، در دو حالت غیرمغناطیسی و پارامغناطیسی در رژیم کوانتمی همدوس بررسی شده است. علاوه بر آن، اثرات مستقیمی که میدان مغناطیسی خارجی در جهت‌گیری گشتاورهای مغناطیسی ناخالصی‌های پارامغناطیسی می‌گذارد و نتایج جالب توجهی که از مقاومت مغناطیسی تونل زنی و قطبش وابسته به اسپین بدست می‌دهد، لزوم بررسی مسئله در حضور میدان مغناطیسی خارجی را برانگیخته است.

با استفاده از مدل بستگی قوی و روش تابع گرین در فرمولبندی لاندائر، اثر ناخالصی‌ها را به عنوان عوامل پراکننده در ساختارهای مورد نظر، در ترابرد الکتریکی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه‌ها:

نانوساختارها، الکترونیک اسپینی (اسپیترونیک)، سیم کوانتمی، ناخالصی، مقاومت مغناطیسی تونل زنی، قطبش وابسته به اسپین، مدل بستگی قوی، روش تابع گرین، فرمولبندی لاندائر.

**Abstract:*****Spin-Polarized Electron Tunneling in Magnetic Nanostructures  
in presence of Disorder*****Afsaneh Daemi**

Electronic transport in nanostructures whose linear dimensions in the direction of current-flow are small compared with the mean free path and at low temperature compared with the Fermi temperature will lead to the elastic regime. In this regime, bodies will therefore act as the predominantly elastic scatterers that influence only the direction (not the energy) of an electron that experiences a collision with them. Exchange interaction coupling between magnetic metals creates two independent tunneling channels and therefore the spin of electron also signifies in transport.

In this thesis, the theoretical description of electron tunneling across a quantum wire that contacts two metallic electrodes has been carried out. Electron tunneling and the current arises from that in both, nonmagnetic and magnetic situations and in quantum coherent regime has been investigated in the presence of some impurities that are assumed to spread out randomly in the region of wire and affect its on-site energy levels.

In addition, it has strengthened the essence of reviewing in the presence of an external magnetic field which affects directly on paramagnetic impurities and having some significant results of Tunneling MagnetoResistance (TMR) and Spin-Polarization (SP).

Using the Tight-Binding model and Green's function method due to Landauer formula, the effects of impurities as the elastic scatterers in the mentioned structures, has been investigated in electrical transport-both in regard or disregard to spin.

**Keywords:**

Nanostructures, spin-electronics (spintronics), quantum wire, impurity, Tunneling MagnetoResistance (TMR), Spin-Polarization (SP), Tight-binding model, Green's function method, Landauer formula.

*"In science one tries to tell people,  
in such a way as to be understood by everyone,  
something that no one ever knew before,  
but in poetry, it's the exact opposite."*

*Great Master Dirac, "godfather"  
of Quantum Mechanics*

## فصل اول

### تراپرد الکترونیکی در سیستم‌های مزوسکوپیک<sup>۱</sup>

#### ۱-۱) پیش‌گفتار

شاخه فیزیک مزوسکوپیک در دوده گذشته توجه بسیاری از فیزیکدانان نظریه‌پرداز و آزمایش‌گر را به خود جلب کرده است. انگیزه توسعه روش‌های آزمایشگاهی به پیشرفت قابل توجهی در درک پدیده‌های کوانتمی در ناحیه تداخل بین سیستم‌های فیزیکی میکروسکوپی و ماکروسکوپی انجامیده است. این شاخه حتی به اندازه‌ای پیشرفت کرده است که می‌توان در کاربردهای عملی نیز به طور جدی به آن پرداخت، که از آن جمله بررسی‌هایی است که در بازه تراپرد (الکترونیک) کوانتمی<sup>۲</sup> انجام شده است.

رساناهای کوچک که ابعادی در بازه بین اجسام میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک دارند، مزوسکوپیک خوانده می‌شوند. سیستم‌های مزوسکوپیک به طور نوعی در بازه نانومتر ( $\text{nm}$ ) و چند میکرومتر ( $\mu\text{m}$ ) بررسی می‌شوند. این گستره‌ها به طور قطع بسیار بزرگ‌تر از اندازه چند اتم یا مولکول (که مکانیک کوانتمی در آنجا کاربرد دارد) می‌باشند ولی به اندازه کافی برای این که بتوان بین آنها و اجسام کلاسیک (که به طور مثال برای آنها رساناهای رفتاری اهمی نشان می‌دهند) تفاوت قائل شد، کوچک هستند.

مقیاس‌های گوناگون طول چشم‌اندازهای متفاوتی از فیزیک را در این شاخه می‌نمایاند. الکترون‌ها در رسانای مزوسکوپیک به طور معمول مانند ذرات کلاسیک منتشر نمی‌شوند، بلکه مانند امواج الکترومغناطیس در یک موجبر انتشار

<sup>1</sup> Mesoscopic systems

<sup>2</sup> Quantum electronics

می‌باید، طول موج  $\lambda$  بروکلی<sup>۱</sup>، که دامنه تغییرات آن از حدود چند آنگستروم در فلزات به مرتبه  $50 \text{ nm}$  در نیمه رساناها می‌رسد، کوتاهترین مقیاس طول در سیستم شناخته می‌شود. از نگاه دیگر، الکترون‌ها به طور همگن (بدون هیچ تغییر فازی) و با مشخصه<sup>۲</sup>  $I$ ، که در بالاتر از آن الکترون‌ها به دلیل پراکندگی‌های غیر کشسان فازشان را از دست می‌دهند، منتشر می‌شوند. این طول به طور کلی، همان‌گونه که به جزئیات میکروسکوپیک (مثل برهم کنش الکترون-الکترون و جفت‌شدگی الکترون-فونون) بستگی دارد به دمای سیستم نیز وابسته است. سومین مقیاس طول، مسیر آزاد میانگین است، که فاصله میانگینی است که یک الکترون بین برخوردهای الاستیکی که با ناخالصی‌های موجود در محیط دارد طی می‌کند.

در این فصل به فرمولبندی‌هایی که در تراپرد الکترونیکی در ساختارهای مزوسکوپیک کاربرد دارند و چگونگی شارش جریان و ایجاد مقاومت در آنها پرداخته می‌شود.

## ۲-۱) فرمولبندی‌های تراپرد کوانتوسی

در این مختصر به معروفی روشهایی متفاوت، بنا به کاربردشان، در فرمولبندی تراپرد (الکترونیک) کوانتوسی می‌پردازیم. هدف ما در این رساله به بررسی بر پایه فرمولبندی لاندانور متنه می‌شود و بنابر ضرورت این فرمولبندی به تفصیل شرح داده خواهد شد.

### ۱-۱) تئوری پاسخ خطی<sup>۳</sup>: فرمول کوبو<sup>۴</sup>

اولین تئوری‌های تراپرد کوانتوسی در نیمه دهه پنجاه پایه گذاری شدند و از آن میان، مهم‌ترین و پژیرفته‌ترین تئوری پاسخ خطی بر پایه فرمولبندی کوبو<sup>[۱]</sup> بوده است. این روش در مکانیک آماری کوانتوسی غیر تعادلی بر پایه قضیه افت و خیز- اتلاف (FDT<sup><sup>۵</sup></sup>) بنا نهاده شده است. فرآیندهای برگشت‌ناپذیر غیر تعادلی را می‌توان با درنظرگرفتن افت و خیزهای گرمایی در حالت تعادل بررسی کرد. استفاده از FDT فرمولبندی کوبو را به حالت‌های غیر تعادلی نزدیک به تعادل محدود می‌کند. این تئوری از رابطه اینشتین برای ثابت پخش و قابلیت تحرک ذره براوونی به وجود آمد.

با نوشتمن هامیلتونی یک سیستم مختلط شده به صورت:

<sup>1</sup> De Broglie

<sup>2</sup> Linear response theory

<sup>3</sup> Kubo

<sup>4</sup> Fluctuation-dissipation

$$H = H_0 + H', \quad (1-1)$$

که شامل هامیلتونی سیستم مختلط نشده،  $H_0$ ، که مستقل از زمان است، و هامیلتونی اختلال،  $H'$ ، که در میدان خارجی خطی است. می‌توان معادله حرکت هایزنبورگ را به شکل زیر نوشت:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \rho = [H + H', \rho]. \quad (2-1)$$

مقدار اولیه عملگر  $\rho$  با استفاده از آنسامبل کانونی [۲] و در حالتی که  $H' = 0$  است به صورت:

$$\rho_0 = \exp[-\beta(H - \mu N)] / Z, \quad (3-1)$$

که در آن  $Z = \text{Tr} \rho_0 = 1$  است، بدست می‌آید.  $T$  دما و  $\mu$  پتانسیل الکتروشیمیایی سیستم است.

برای بدست آوردن پاسخ خطی سیستم، باید معادله (۲-۱) را تا اولین مرتبه بر حسب  $H'$  حل کنیم [۲]. تعریف می‌کنیم:

$$\rho(t) = S(t)^+ \sigma(t) S(t), \quad (4-1)$$

که در آن  $S$  عملگری یکانی است و معادلات زیر را برآورده می‌کند:

$$\begin{aligned} -i\hbar \left( \frac{\partial S}{\partial t} \right) &= HS \\ i\hbar \left( \frac{\partial S^+}{\partial t} \right) &= S^+ H. \end{aligned} \quad (5-1)$$

اگر  $H$  به طور قطعی به  $t$  بستگی نداشته باشد، داریم:

$$S(t) = \exp(iHt/\hbar), \quad (6-1)$$

با جایگذاری در معادله حرکت هایزنبورگ (معادله (۲-۱)), و اعمال شرایط مرزی

$$\sigma(t=0) = S(t=0) \rho(t=0) S^+(t=0) = \rho_0,$$

به رابطه‌ای برای  $\rho$  دست می‌یابیم:

$$\rho(t) = \rho_0 - \frac{i}{\hbar} S^+(t) \left\{ \int_0^t [\hat{H}(t'), \rho_0] dt' \right\} S(t). \quad (7-1)$$

با دانستن چگالی مرتبط با هر کمیت فیزیکی (مانند بار، گشتاور مغناطیسی و ...). می‌توان میانگین گرمایی و کوانتمی آن کمیت را محاسبه کرد:

$$\begin{aligned} < M > &= \text{Tr} \rho(t) M \\ &= \text{Tr} \rho_0 M - \frac{i}{\hbar} \text{Tr} \{ M S^+(t) \int_0^t [\hat{H}(t'), \rho_0] dt' S(t) \}, \end{aligned} \quad (8-1)$$

که در آن جمله اول مقدار تعادلی کمیت است و دومین جمله تغییرات  $< M > - < M \delta >$  که توسط میدان القا شده می‌باشد. با در

نظر گرفتن این حقیقت که:  $\text{Tr}(ABC\dots) = \text{Tr}(BC\dots A) = \text{Tr}(C\dots AB)$ , می‌توان نوشت:

$$\delta < M > = \frac{i}{\hbar} \int_0^t \text{Tr} \{ \rho_0 [\hat{H}(t'), \hat{M}(t)] \} dt', \quad (9-1)$$

که همان فرمول کوبو است. با دنبال کردن چنین روندی در محاسبه رسانش به فرمول کوبو برای رسانایی در تئوری پاسخ

خطی خواهیم رسید [۳ و ۴]:

$$\begin{aligned} \sigma_{\alpha,\beta}(q, \omega) &= -(Ne^2 / im\omega) \delta_{\alpha,\beta} \\ &+ \left( \frac{1}{\hbar\omega} \right) \int_{-\infty}^0 dt < [j_\alpha(q, 0), j_\beta(-q, t)] > e^{-i\omega t}. \end{aligned} \quad (10-1)$$

## ۱-۲-۲) روش پراکندگی<sup>۱</sup>: فرمول لاندائور<sup>۲</sup>

بررسی مسائل تراپرداز در رساناهای ناکامل به طور معمول با مطالعه سیستم (شبیه) ذره یک بعدی در یک پتانسیل تصادفی (که توسط ناخالصی‌ها بوجود آمده است) انجام می‌شود. در ناحیه شامل ناکاملی از برهمنکش‌ها چشم‌پوشی می‌شود. فرمولبندی پراکندگی از پراکنده شدن شار ورودی به ناحیه رسانای ناکامل شکل می‌گیرد. این فرمولبندی سال‌ها قبل از تولد فیزیک مزوسکوپیک از بحث روی سیستم‌های یک بعدی توسط لاندائور [۵] ارائه شده بود. سپس توسط فیشر<sup>۳</sup> و لی<sup>۴</sup> به موارد چند کانالی نیز تعمیم داده شد [۶].

در سال ۱۹۷۵، لاندائور [۷] به دنبال یک مشاهده شگفت‌آور به توصیف رسانایی از طریق ضریب عبور پرداخت و فرمول مشهور خود را در اینباره ارائه داد. توصیف لاندائور کشف بزرگی در پدیده رسانایی و فیزیک سیستم‌های مزوسکوپیک بود [۸]. پس از لاندائور، شاروین<sup>۵</sup> [۹ و ۱۰] تراپردازی الکتریکی را در یک اتصال کوچک بین دو فلز که بر حسب

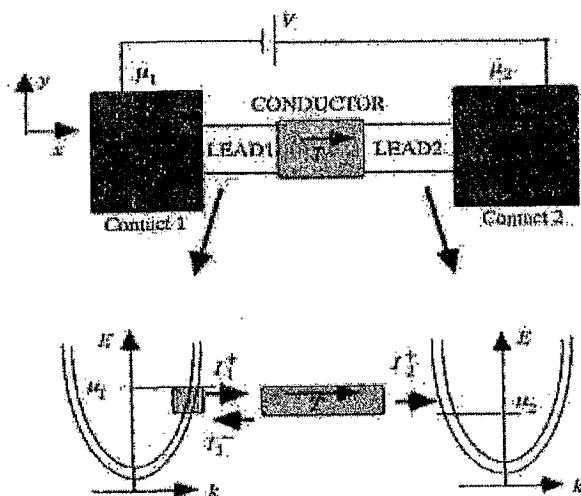
<sup>1</sup> Scattering approach

<sup>2</sup> Landauer

<sup>3</sup> Fisher

<sup>4</sup> Lee

<sup>5</sup> Sharvin



شکل (۱-۱): یک رسانا با احتمال عبور  $T$  از طریق دو الکترود به دو اتصال بزرگ وصل شده است.  
دما صفر در نظر گرفته می‌شود تا توزیع انرژی الکترون‌های فروده  
در دو الکترود را بتوان به صورت پله‌ای فرض کرد.  $k$  نشان‌دهنده  $\frac{dk}{dx}$  است.

توابع موج الکترون آزاد توصیف می‌شد مورد بررسی قرار داد. چون طول اتصال کوچک بود، پراکندگی در آن قابل چشم-پوشی بود و امکان این که بتوان احتمال عبور را به یک نزدیک دانست وجود داشت.

دو رابطه لاندائر و شاروین توسط اینگویست<sup>۱</sup> و اندرسون<sup>۲</sup> [۱۱]، با درنظر گرفتن اتصال مورد بررسی بین دو مولد تصحیح شد. آنها تفاوت این دو رابطه را به مقاومت موجود در فصل مشترک‌ها مرتبط دانستند.

رسانایی نمونه‌های بزرگ از قانون اهم پیروی می‌کند و با پیش‌روی به سمت ابعاد کوچکتر، دو تصحیح شامل این قانون می‌شود: اول آن که در فصل مشترک‌ها مقاومتی به وجود می‌آید که از طول  $L$  نمونه مستقل است و دوم آن که رسانایی دیگر به طور خطی با پهنای  $W$  تغییر نمی‌کند بلکه تغییرات آن گستته بوده و به تعداد مدلهای عرضی رسانا بستگی خواهد داشت. لاندائر نظریه‌ای ارائه داد که مطابق آن فرآیند تراپلر با تراپلر بالستیک قابل مقایسه است. در روش لاندائر الکترون‌ها در ناحیه رسانا، که توسط دو الکترود ۱ و ۲ به اتصال‌ها وصل شده‌اند حرکت می‌کنند (شکل (۱-۱)).

رسانایی  $\Gamma$  ناحیه رسانا توسط جریان  $I_{1,2}$ ، که با اعمال یک اختلاف پتانسیل بین دو الکترود جاری می‌شود بدست می‌آید. به عبارت دیگر، جریان  $I_{1,2}$  از تفاضل جریان الکترون‌ها از الکترود ۱ به الکترود ۲ ویرعکس ناشی می‌شود:

$$I_{1,2} = I_{1 \rightarrow 2} - I_{2 \rightarrow 1}. \quad (11-1)$$

<sup>۱</sup> Engquist

<sup>۲</sup> Anderson

برای بدست آوردن معادله این جریان‌ها می‌توان کار را از یک مدل ساده یک‌بعدی شروع کرد.  $I_{1,2}$  به وسیله خروج الکترون‌ها از الکترود ۱، ورود به ناحیه رسانا و ترک آن با ورود به الکترود ۲ تعیین می‌شود. اگر ناحیه رسانا را با ساختار تک نواری با حالت‌های  $k > 0$  (که از الکترود ۱ به ۲ منتشر می‌شوند) توصیف کنیم، جریان از انتگرال روی تمام حالت‌های  $k$  از

صفرا تا بردار موج فرمی  $K_F$  بدست می‌آید:

$$I_{1,2} = \int_0^{k_p} ev(k) dk, \quad (12-1)$$

که در آن  $v$  سرعت گروه حالت است که با رابطه

$$v = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E}{\partial k}, \quad (13-1)$$

نشان داده می‌شود.

حال اگر با استفاده ازتابع چگالی حالت  $n(E)$  انتگرال را روی تغییرات انرژی بازنویسی کنیم، داریم:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{\mu_1} \frac{e}{\hbar} \frac{\partial E}{\partial k} n(E) dE \\ &= \int_0^{\mu_1} \frac{e}{\hbar} \frac{\partial E}{\partial k} \frac{1}{\partial E / \partial k} \frac{1}{2\pi} dE \\ &= \int_0^{\mu_1} \frac{e}{\hbar} dE = \frac{e}{\hbar} \mu_1. \end{aligned} \quad (14-1)$$

که در آن انتگرال روی کل انرژی‌ها تا سطح انرژی فرمی (پتانسیل الکتروشیمیایی) الکترود ۱ محاسبه می‌شود. این رابطه جریان ناشی از حرکت الکترون‌ها در عبور از الکترود ۱ به ناحیه رسانا را بدست می‌دهد. حال با استفاده از محاسباتی مشابه برای الکترون‌هایی که از الکترود ۲ وارد می‌شوند و جایگذاری در رابطه (۹-۱) داریم:

$$I_{1,2} = \frac{e}{h} (\mu_1 - \mu_2). \quad (15-1)$$

با تعریف اختلاف پتانسیل‌های الکتروشیمیایی  $\mu_1$  و  $\mu_2$  توسط ولتاژ اعمالی،  $eV = (\mu_1 - \mu_2)$ ، رابطه زیر برای رسانایی بدست می‌آید:

$$\Gamma = \frac{I_{1,2}}{V} = \frac{e^2}{h}, \quad (16-1)$$

این معادله دارای اهمیت بسیاری است، چرا که بیان‌کننده سهم یکسان نوارهای رسانش در رسانایی کل نمونه می‌باشد. بدون درنظر گرفتن چگالی یا سرعت گروه حالت‌های رسانشی، کوانتش رسانایی عبارت است از  $e^2/h$ . رابطه (۱۶-۱) بیان می‌کند